



特徴・利点

産業炉は、産業プロセスにおける精密な温度制御と温度均一性の要求に応える加熱装置である。

産業用プロセスに必要な熱を供給し、大気中または制御された雰囲気中で運転することができます。

正確で精密な温度制御を行い、生産環境に耐えられる構造のためクリーン度に適用しています。

主な用途先

- 半導体・FPD製造関連
- 特殊材料製造関連
- 医療・科学設備関連
- 電化製品関連

